

## KAIフォトンクス株式会社 概要

名称	KAIフォトンクス株式会社/ KAI Photonics Co.LTd.
所在地	本社 〒106-0041 東京都港区麻布台2-4-5 メソニック39MTビル8F  研究所 〒212-0032 神奈川県川崎市幸区新川崎7-1慶應義塾大学川崎タウンキャンパスE棟内
設立	2014年12月26日
役員	代表取締役社長 堀之内 英 取締役 CTO 小池 康博
事業内容	<ul style="list-style-type: none"><li>・光伝送ファイバ及びその周辺デバイスの開発及び製造販売</li><li>・フォトンクス材料、フォトンクスデバイスの開発及び製造販売</li><li>・産学連携による次世代技術開発の企画</li><li>・市場調査業務</li><li>・全各号に附帯関連する一切の事業</li></ul>

## KAI フォトニクス株式会社の設立背景

慶應フォトニクス・リサーチ・インスティテュート(以下KPRI)で実施した平成22年度内閣府最先端研究開発支援プログラム(略称FIRST)等の研究成果を社会に還元するために、2014年12月に設立された慶應義塾大学発ベンチャー企業を目指した株式会社である。

(KAIフォトニクスは、KEIO And Innovation から名付けられた)